

2017年度(H29年度) 第4回 フットニックデバイス・応用技術研究会

・日時: 平成30年1月17日(水) 13:00~16:20 講演会
16:30~18:00 ポスターセッション

・会場: 古河電気工業株式会社 横浜事業所 講堂 (神奈川県横浜市西区岡野2丁目4番3号)

・協力: 株式会社 オプトロニクス社

★★★デバイスを支える要素技術★★★

講演プログラム (講演順は変更される可能性があります)

13:00 ~ 14:00

PhoeniX Software Solutionによるフットニックチップ設計とIntelliSuiteによる光MEMS設計解析の紹介

株式会社アドバンステクノロジー CAE技術部 課長

平出 隆一

14:00 ~ 14:10 休 憩

14:10 ~ 15:10

光通信用セラミックPKGの設計と評価技術

京セラ株式会社 半導体部品セラミック材料事業本部 マライズ`事業部 マライズ`技術部 特性開発課 課責任者

白崎 隆行

15:10 ~ 15:20 休 憩

15:20 ~ 16:20

PAM4光トランシーバ測定的基础

キーサイト・テクノロジー合同会社 ソリューションエンジニアリング本部 アプリケーションエキスパート

高橋 一

16:20 ~ 16:30 <会場移動>

16:30 ~ 18:00

ポスターセッション(※会場にて懇親会開催(無料))

担当幹事: 古河電気工業株式会社
株式会社フジクラ

森 肇
五井 一宏

事務局: 一般財団法人光産業技術振興協会

三浦 広平

【会場へのアクセス】



- ・JR「横浜駅」西口より徒歩16分
- ・相鉄線「平沼橋駅」より徒歩9分